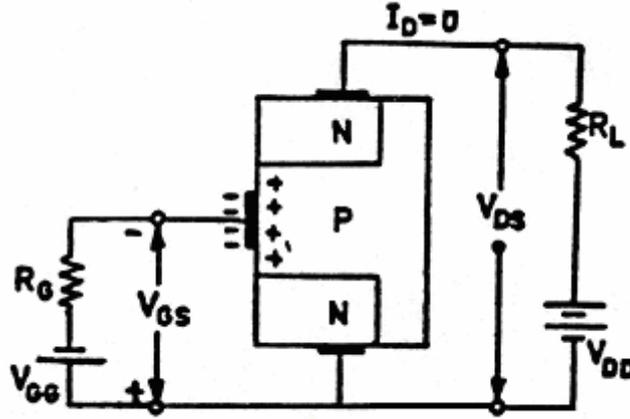


طريقة عمل ترانزستور نوع تعزيز فقط :



شكل (4- 12)

- 1 - عندما $V_{GS}=0$ فإن $I_D=0$ على الرغم من تطبيق فولتية V_{DD} ويرجع السبب في عدم وجود قناة توصيل
- 2 - للحصول على تيار مصرف عالي لابد من تطبيق جهد موجب على البوابة . وهذا الجهد سوف يؤدي إلى تكون طبقة رقيقة ملامسة لأوكسيد السيليكون بها إلكترونات حرة لتكون المكثف وهذه الطبقة الرقيقة تمثل قناة لمرور الإلكترونات من المنبع إلى المصرف مكونة تيار المصرف I_D
- 3 - اقل جهد V_{GS} يلزم تطبيقه لخلق قناة توصيل N يسمى بجهد الحدية $V_{GS_{Th}}$ (Threshold voltage)
- 4 - عندما يكون $V_{GS} < V_{GS_{Th}}$ فإنه لا يمر تيار $I_D=0$ وعندما يكون $V_{GS} > V_{GS_{Th}}$ فإن قناة التوصيل تتكون وتصل المنبع بالمصرف ونحصل على تيار I_D كما بالشكل (4- 12)

ملحوظة : E – ONLY MOSFET P channel يتركب مثل القناة n مع إبدال القاعدة بطبقة n